位相型回折格子を用いた ラテラルシアリング干渉計による距離計測

藤 井 絵 理*・古 谷 雅*・藤 原 久 利*

* アズビル株式会社 神奈川県藤沢市川名 1–12–2 * Azbil Corporation, 1–12–2 Kawana, Fujisawa, Kanagawa, Japan

* E-mail: m.furuya.8z@azbil.com

* E-mail: m.iuruya.82@azbil.com

1. はじめに

工業分野において物体との距離や形状を非接触で光学 的に計測する際の代表的な手法として,三角測距法が挙 げられる.三角測距法の計測原理は,計測対象にスポッ ト光を照射して拡散反射した光をリニアアレイセンサ等 へ投影し,検出された反射光の位置が物体との距離に応 じて変化することを用いて距離を計測するというもので ある.三角測距法では,原理的に光を照射する方向とは 異なる方向において反射光を受光する必要があるため, 図1に示すように,計測対象の形状によっては反射光が 遮蔽され(オクルージョン),計測不能領域が発生する という課題がある.その課題を解決するために,同軸光 学系のラテラルシアリング干渉計を応用した位相型回折 格子測距法を開発した¹⁾.

2. 位相型回折格子測距法の計測原理

位相型回折格子測距法では,距離計測に光の波面を利 用する.計測対象にスポット光が照射されると,そこか ら拡散反射した光の波面はホイヘンス・フレネルの原理 により球面状となり,計測対象からの距離が増すにつれ てその曲率半径が大きくなるため,この曲率半径を求め ることで,物体までの距離を計測する.波面の曲率半径 を利用した距離計測手法としてはコノスコピックホログ ラフィ²⁾があり,この手法では複数の複屈折結晶と偏光



図1 三角測距法におけるオクルージョン

三角測距法では光を当てる方向と受光する方向が異なるため,計測対象の形状 によっては反射光が遮蔽され(オクルージョン),計測不能領域が発生する. キーワード:位相型回折格子 (phase grating), ラテラルシアリング 干渉計 (lateral shear interferometer), 距離計測 (distance measurement). IL 0003/24/6303-0190 © 2024 SICE

板を用いて物体からの拡散反射光を2方向に分岐させ, 生じた干渉縞の空間周波数に基づいて対象との距離を計 測する. 位相型回折格子測距法では,位相型回折格子を 用いたラテラルシアリング干渉計³⁾によって,反射光の 干渉縞を生じさせ波面の曲率半径を取得する. 位相型回 折格子は半導体プロセスやレプリカ複製法⁴⁾によって製 造できることや,光学系をシンプルな構造とできること から,量産にも適した手法としている.

位相型回折格子測距法の基本光学系を図 2 に示す. 半導体レーザ等の光源を用い, L₁ レンズ, ビームスプ リッタ, L₂ レンズにより計測対象にスポット光を照射 する. 計測対象からの拡散反射光を L₂ レンズにより集 光し, 位相型回折格子によって 2 方向に分岐することで 干渉縞を生成し, リニアアレイセンサで干渉縞を検出す る. 検出した干渉縞の空間周波数 f から, (1) 式のよう に計測対象までの距離を求める.

$$D = \frac{FL\Lambda f}{(L-F)\Lambda f - \Delta kF} \tag{1}$$

ここで D は L_2 レンズの主点から計測対象までの距離, F は L_2 レンズの焦点距離, L は L_2 レンズの主点と アレイセンサとの距離, Λ は位相型回折格子の格子ピッ チ, Δk は位相型回折格子によって生じる 2 つの回折光 の次数差で正の整数である. 位相型回折格子を用いるこ とにより,特定の 2 つの次数の光を生じさせ,めいりょ うな干渉縞を生成することが可能である. また, (1) 式 に示されるように計測対象までの距離は光源の波長に依



図2 位相型回折格子測距法の基本光学系

半導体レーザ等を用い計測対象にスポット光を照射し,その拡散反射光をレンズで集光し,位相型回折格子で2方向に分岐して干渉縞を生成し,アレイセンサで検出する.

存しない.

3. 解析信号を用いた高分解能縞解析

干渉縞の空間周波数を求めるための1つの手法として 離散フーリエ変換が用いられるが,離散フーリエ変換の 周波数分解能はアレイセンサの長さの逆数であり,高分 解能の距離計測を実現するためには,長いアレイセンサ を必要とするため現実的ではない.そこで,周波数分解 能を向上させるために,干渉縞信号を解析信号^{5),6)}で表 現し,解析信号の瞬時位相の線形近似から位相変化を求 める高分解能周波数解析法を開発した.干渉縞信号の解 析信号を得るためにはヒルベルト変換や直交検波法があ るが,本手法では位相情報に影響を与えない離散フーリ エ変換を利用する.信号処理手順を以下に示す.

- a) 干渉稿信号 *i*(*x*) を離散フーリエ変換して *I*(*f*) を 求め、*I*(*f*) の正の空間周波数成分でのピーク周波 数 *f*₀ 周辺のみを抽出するバンドパスフィルタを *I*(*f*) に適用し、*I_p*(*f*) を求める。
- b) $I_p(f) \in f_0$ だけ空間周波数領域でシフトして $I_p(f - f_0) \in x$ める.これは、 f_0 がローカルオ シレータであるホモダイン検出における周波数変 換に相当する.
- c) $I_p(f f_0)$ を逆フーリエ変換し,周波数変換された干渉縞の実部となる実信号 $i_{f0}(x)$ と虚部となる解析信号 $i_{f0}(x)$ を求め,それらからx位置での位相である瞬時位相を求め,瞬時位相の近似直線を求める.
- d) 瞬時位相の近似直線から得られた位相変化を空間



図3 高分解能周波数解析法の概念図

- a) 干渉綿信号を離散フーリエ変換し、正の空間周波数成分でのピーク周辺を通 過させるフィルタを適用する.
- b) ピークの空間周波数がゼロとなるようシフトする.
- c) 逆フーリエ変換し瞬時位相を求め、直線近似する.

周波数 *f_c* に変換し, *f_c* を用いて *f*₀ を補正し,干 渉縞の空間周波数を求める.

なお手順 b) の空間周波数領域でのシフトはおこなわ なくても縞周波数を求めることはできるが, 位相飛び⁷ が多くなり, 位相接続ミスが起こりやすくなる. 手順 a) から c) の概念図を図 **3** に示す.

4. 強い正反射光の影響低減解析手法

計測対象の表面状態によっては、強い正反射光が生 じ、アレイセンサに入射することがある.このとき、第 3章で説明した解析手順では瞬時位相に乱れが生じ、適 切な近似直線が得られず正しく計測できない.その対策 として、強い正反射光が入射した領域を除いて、瞬時位 相の近似直線を求める手法を開発した.図4に示すよ うに、アレイセンサの中央部で強い正反射光を受光した 場合の解析方法を説明する.

- A) 正反射光が入射していないアレイセンサの左右の 領域から、それぞれ干渉縞信号を抽出する.
- B) 第3章で説明した手順a)からc)を用い、左右の 領域それぞれで瞬時位相を求め近似直線を求める。
- C) 左右の領域の瞬時位相は本来連続しているため, 左側の領域で求めた近似直線を右側に外挿し,右 側の領域で求めた近似直線と外挿直線の差を最小 化するように,右側の領域の瞬時位相に 2nπ (n は 整数)を加えることで,位相接続する.位相接続 した瞬時位相を用いて近似直線を求める.
- D) 第3章で説明した手順d)を用いて空間周波数を 補正することで、強い正反射光の影響を低減して 干渉縞の空間周波数を求めることができる。

5. 実験

開発した位相型回折格子測距法の精度検証,および三 角測距法でオクルージョンが生じる形状を計測した際の



図 4 強い正反射光の影響低減解析手法の概念図

アレイセンサの中央部で強い正反射光を受光した場合に,左右の領域それぞれ で瞬時位相を求め,右側の領域の瞬時位相に 2nπ を加えて位相接続し,近似直 線を求める. 影響、さらに強い正反射光が生じた際の影響を評価する ために、計測対象として円柱形状の金属ピンゲージの形 状計測を,三角測距法と比較しておこなった. ピンゲー ジの直径は5mm, 径精度(許容差)は±0.8 µm, 表面 粗さ(Ra)は0.2 μm である. 位相型回折格子測距法で の実験系を図5に、三角測距法での実験系を図6に示 す. 位相型回折格子測距法では、以下に示す2つの条件 での走査実験をおこなった.

- x 方向走査: ピンゲージを図 5 に示す向きに設置 し. x 軸方向へ走査した.
- v 方向走査: ピンゲージを、図5に示す向きからz 軸を中心に 90°回転させ、 y 軸方向へ走査した. 三角測距法でも以下の2つの条件で実験した.
- (1) x 方向走査:図6に示すように投受光軸を含む面を vz 平面と同一になるように設置し、ピンゲージを x 軸方向へ走査した.
- ②′ v 方向走査: ピンゲージを,図6に示す向きからz 軸を中心に 90° 回転させ、 y 軸方向へ走査した.

位相型回折格子測距法と三角測距法のいずれの実験に おいても、ピンゲージは 20 µm ステップで走査した.



図 5 位相型回折格子測距法の実験光学系

ピンゲージを, x 方向走査では図に示す方向に走査し, y 方向走査では z 軸中 心に 90°回転させ y 軸方向に走査した.



三角測距法の実験光学系 図 6

ピンゲージを, x 方向走査では図に示す方向に走査し, y 方向走査では z 軸中 心に 90°回転させ y 軸方向に走査した.

実験結果と考察 6.

図7に三角測距法でのピンゲージ形状計測結果を示 す. 横軸は表面角度に対する計測結果に着目するためz 軸に対するピンゲージ表面の角度としており、縦軸はピ ンゲージの中心軸を含む xy 平面からの高さである. ピ ンゲージの形状を理想的な円柱形状と仮定し、それと形 状計測結果の差分を計測誤差として図8に示す。計測 精度の評価指標として誤差の標準偏差を用いると, x 方 向走査では -75° から +80° までの 155° の角度範囲で 計測値が得られ、その誤差の標準偏差は 7.9 µm であっ た.一方, y 方向走査では一部の領域において計測値の 欠損や大きな誤差が生じた. −90°から −40°の角度範 囲では、オクルージョンにより計測対象からの拡散反射 光を受光できず. 強い正反射光による迷光が検出され. 大きな誤差を生じたと推測される。-40°から24°の角 度範囲では、計測対象からの拡散反射を受光したもの の、より強い迷光が受光され、大きな誤差を生じたと推 測される.

位相型回折格子測距法での x 方向走査において, z 軸に対するピンゲージ表面の角度が 0°の場所での、干 渉縞信号の強度分布を図9に示す.計測対象からの正 反射光がリニアアレイセンサの中央部に入射している が、信号は飽和せず、干渉縞を観測することができた. 図 10 に、y 方向走査において、図 9 とほぼ同じ場所で 得られた干渉縞信号を示す. リニアアレイセンサとシリ ンドリカルが方向依存性をもつために, y 方向走査では リニアアレイセンサの中央部で信号は飽和し、干渉縞が 得られなかったため, y 方向走査では第4章で説明した







三角測距法でのピンゲージ形状計測誤差 図 8

x 方向走査では -75° から +80° で計測値が得られ, 誤差の標準偏差は 7.9 um だった.



図 9 x 方向走査における干渉縞信号

位相型回折格子測距法での x 方向走査における角度 0° での干渉縞信号は,正 反射光が入射した中央部でも飽和せず,干渉縞が観測された.



図 10 y 方向走査における干渉縞信号

位相型回折格子測距法での y 方向走査における角度 0° での干渉縞信号は,正 反射光の入射により中央部で飽和し,干渉縞が得られなかった.

手法を用いて解析をおこなった. 図 11 に, 三角測距法 と同様にピンゲージの形状を理想的な円柱形状と仮定 し, それとの差分として求めた計測誤差を示す. 位相型 回折格子測距法での x 方向走査では, -80°から+80° までの 160°の角度範囲で計測値が得られ, 誤差の標準 偏差は 14.2 µm だった. x 方向走査では 0° 周辺で誤差 がわずかに大きくなっているが, これは正反射光がリニ アアレイセンサに入射した影響によるものである. y 方 向走査では, -75°から+78°までの 153°の角度範囲で 計測値が得られ, 誤差の標準偏差は 8.2 µm だった. こ れらの結果は, 位相型回折格子測距法は三角測距法と比 較して 0° 周辺で誤差はわずかに大きくなるものの, オ クルージョンが発生することなくピンゲージの形状を安 定して計測できたことを示している.

7. 結論

開発した位相型回折格子測距法と三角測距法の比較評価を,金属ピンゲージの形状計測によっておこなった. 三角測距法では,x方向走査では155°の角度範囲で計 測値が得られ,誤差の標準偏差は7.9 µm だったが,y方 向走査ではオクルージョンや強い正反射光による迷光に



図 11 位相型回折格子測距法での形状計測誤差

x 方向走査では -80° から +80° で計測値が得られ, 誤差の標準偏差は 14.2 µm, y 方向走査では -75° から +78° で計測値が得られ, 誤差の標準偏 差は 8.2 µm だった.

より,計測値の欠損や大きな誤差が生じた.他方,位相 型回折格子測距法では,x方向走査では160°の角度範 囲で計測値が得られ,誤差の標準偏差が14.2 µm,y方 向走査では153°の角度範囲で計測値が得られ,誤差の 標準偏差が8.2 µmと,安定して計測することができた.

本手法は距離計測に着目しているが,幅広い計測にも 適用できる可能性をもっており,今後はファクトリー オートメーションやプロセスオートメーションなどにお いて適用の範囲を検討し,さまざまな用途へ応用してい く予定である.

(2023 年 12 月 22 日受付)

診考 文 献

- M. Furuya, E. Fujii, H. Fujiwara: Coaxial Displacement Sensor Using a Lateral Shear Interferometer with a Phase Grating, *Measurement: Sensors*, 18–100084, 1/4 (2021)
- G. Sirat and D. Psaltis: Conoscopic Holography, Opt. Lett., 10–1, 4/6 (1985)
- D. Malacara: Optical Shop Testing, 3rd ed., 124/184, Wiley, Hoboken, NJ (2007)
- J. Turunen and F. Wyrowski: Diffractive Optics for Industrial and Commercial Applications, Akademie Verlag, Berlin (1997)
- J. W. Goodman: Statistical Optics, 2nd ed., 98/100, Wiley, Hoboken, NJ (2015)
- A. V. Oppenheim and R. W. Schafer, with J. R. Buck: Discrete-Time Signal Processing, 2nd ed., chapter 11, Prentice-Hall, Upper Saddle River, NJ (1999)
- K. Creath: V Phase-Measurement Interferometry Techniques, Progress in Optics, 26, 349/393 (1988)

[著者紹介]

(本誌 62-11 会告 参照)